

(独) 日本学術振興会
薄膜第 131 委員会
第 273 回委員会議事録

1. 日時：平成 28 年 4 月 22 日（金）12:20－12:40
2. 場所：東京都立産業技術研究センター 5F 会議室
3. 出席者：近藤 高志（東京大学），田畑 仁（東京大学），北川 雅俊（大阪大学），大沢 裕一（㈱東芝），大見 俊一郎（東京工業大学），財満 鎮明（名古屋大学），多賀 康訓（中部大学），浅野 種正（九州大学），久保田 均（産業技術総合研究所），齊藤 伸（東北大学），竹中 充（東京大学），徳田 崇（奈良先端科学技術大学院大学），宮崎 誠一（名古屋大学），森本 章治（金沢大学），八瀬 清志（産業技術総合研究所），井上 和裕（㈱村田製作所），鈴木 寿弘（㈱アルバック），岩田 充（富士フイルム㈱），中村 友二（㈱富士通研究所），原 直樹（㈱富士通研究所），林 司（日新電機㈱），尾浦 憲治郎（大阪大学），白木 靖寛（東京大学），吉田 貞史（産業技術総合研究所），木村 滋（財高輝度光科学研究センター），権田 俊一（大阪大学），酒井 朗（大阪大学），桜庭 裕弥（物質・材料研究機構），武山 真弓（北見工業大学），福井 孝志（北海道大学），堀 勝（名古屋大学），吉川 明彦（千葉大学），関 淳志（旭硝子㈱），飯田 晴久（㈱ニコン），神山 聡（東京エレクトロン㈱），北澤 田鶴子（シャープ㈱），後藤 広将（旭化成エレクトロニクス㈱），杉山 弘樹（日本電信電話㈱），加藤 久弥（㈱デンソー），小山 浩志（凸版印刷㈱），濱村 浩孝（㈱日立製作所），本多 順一（ソニーセミコンダクターソリューションズ㈱），竹中 利夫（尾池工業㈱）
4. 配布資料：
 - (1) 第 272 回委員会議事録
 - (2) 薄膜工学セミナー（案）
5. 議事：

議事に先立ち、近藤委員長よりご挨拶があった。また、新委員の紹介があった。

◎前回議事録の承認
承認された。

◎報告事項

1. 委員交代（敬称略）
 - 委員・企画委員就任：関谷毅（大阪大）、平野愛弓（東北大）、久保田均（産総研）、林司（日新電機）、鈴木寿弘（アルバック）
 - 委員就任：桜庭裕弥（NIMS）
 - 企画副委員長就任：大沢裕一（東芝）
 - 常任顧問就任：吉田貞史（産総研）*企画委員退任
 - 運営委員・企画委員就任：財満鎮明（名古屋大） *委員長退任

◎審議事項

1. 薄膜工学セミナー（近藤委員長）

日程：2016 年 6 月 3 日（金）、4 日（土）
場所：キャンパスイノベーションセンター東京 2 階 多目的室 2
申込締切：2016 年 5 月 27 日（金）

 - 2 件のトピックスを予定
 - (1) 「高効率ペロブスカイと太陽電池の製膜法」若宮淳志（京都大学）
 - (2) 「太陽光を用いた高効率水素発生」杉山正和（東京大学）

2. 2016年7月研究会（竹中委員）
日程：2016年7月11日（月）
場所：大阪大学吹田キャンパス 銀杏会館
➤ 研究会テーマ「ナノ構造・低次元材料：WG1, 4」
3. 2016年10月研究会（近藤委員長）
日程：2016年10月20日（木）
場所：東京（未定）
➤ 研究会テーマ「次世代メモリ（153/154委員会と共催）：WG3」
4. 2016年12月研究会（近藤委員長）
日程：2016年12月6日（火）、7日（水）
場所：名古屋クラウンホテル、名古屋大学 VBL
➤ 研究会テーマ「環境発電と薄膜技術・無給電センサ技術：WG1, 2」

以上